# 精密化学組成制御した RE123 超伝導体のピニング機構解明 Mechanisms of the flux pinning in RE123 superconductors with precisely controlled chemical composition

東大・工. 石井 悠衣, 荻野 拓, 下山 淳一 東北大・金研. 淡路 智 Y. Ishii<sup>1</sup>, H. Ogino<sup>1</sup>, J. Shimoyama<sup>1</sup> and S. Awaji<sup>2</sup> <sup>1</sup> University of Tokyo <sup>2</sup> Institute for Materials Research, Tohoku University

### 1. はじめに

零抵抗による高効率送電、また強磁場を捕捉する 性質から従来にない小空間にも高磁場を発生可能と いった特徴を生かした超伝導材料の幅広い応用開発 が進められている一方で、通電可能な電流密度の最 大値である臨界電流特性(*J*<sub>c</sub>)の向上が最重要課題の 一つとなっている。超伝導体への通電時に欠かせな いのが量子化磁束(以下、磁束)のピン止めであり、 磁束核(数~数+ nm)と同程度の大きさを持つ磁束ピ ンの導入が*J*<sub>c</sub>向上に最も有効であると考えられてい る。

次世代銅酸化物超伝導材料として開発の進められ ているRE123 (REBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub> $\nu$ </sub>; RE=Y, La, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)は、90 K以上の高いTcを有す 一方で、磁束核の大きさを示す指標であるコヒーレ ンス長が極端に短い(数nm)ため、これらの材料設計 においては、ナノサイズのピンの導入が重要となる。 本研究ではこれまでに、原子レベルでのピニングセ ンターの導入法を検討してきた。その結果、RE123 の各金属原子サイトにSr, Fe, Co, Gaといった不純物 金属元素を1%以下の希薄濃度でドープすることに よって、それらの周囲が磁束ピンとして働き、磁場 中でのJ。が飛躍的に上昇することを明らかにしてき た[1,2]。しかしながら、酸素欠損や双晶など結晶構 造に特有なピニングセンターを含み、Tcが高い反面 高温での磁束クリープが速いこの物質において、J。 に影響する要素は多様であり、結晶が含む各々のピ ンの要素ピニング力の温度依存性が、J。の温度依存 性に与える影響は十分理解されていない。また最近 では、酸化雰囲気中ではイオン半径の十分小さなY においてもY<sub>1+x</sub>Ba<sub>2-x</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub>で表される金属不定比性 を示すことが報告されている[3]ことから、RE123の 材料設計には結晶中に含まれる固有な点欠陥的ピン による要素ピニング力の性質を理解することが重要 である。

そこで本研究では、 $Ba + 4 \wedge OGd$ 置換領域により結晶のab面に広く数10 nm程度の大きさのピンを含むと考えられる<sup>4</sup>Gd123単結晶と、実効的なピンの大きさがコヒーレンス長より小さいと考えられるSrおよびCoドープしたY123単結晶[2,5]を用い、十分酸素アニールを行って酸素欠損量を減らした試料について巨視的ピニング力密度( $F_p = J_c \times B$ )の温度・磁場依存性を評価した。さらに $F_p$ の温度依存性について、凝縮エネルギー相互作用に基づいて要素ピニン

グカ(fp)の温度依存性を解析し、実験結果と比較した。

## 2. 実験

BaZrO<sub>3</sub> 坩堝を用いた自己フラックス法により空 気中で Y123 単結晶と Gd123 単結晶を育成した。Sr および Co ドープした Y123 単結晶については、あら かじめそれらを所定量添加したフラックスを用いて 結晶育成を行った。Y123、Gd123 単結晶についてそ れぞれ、500~375°C, 400~300°C で酸素アニールを 行った。超伝導特性は SQUID 磁束計(< 5 T)および VSM(< 27 T)による H // c における磁化測定から評価 した。

#### 3. 結果と考察

作製した単結晶はいずれも 90 K 以上の高い T<sub>c</sub>と 鋭い超伝導転移を示し、350°C でアニールした undoped Y123, Sr-doped Y123, Co-doped Y123、また 300°C でアニールした Gd123 単結晶の T<sub>c</sub>(onset)はそ れぞれ 91.9, 90.6, 91.6, 93.3 K だった。またアニール 温度に対する T<sub>c</sub>の変化から、最終的に 375°C および 300°C でアニールした Y123、Gd123 単結晶はキャリ



Fig. 1 Temperature dependences of  $F_p$  at 3 T for impurity doped Y123 and Gd123 single crystals annealed at 375°C and 300°C, respectively. The inset shows the  $F_p(T)/F_p(77 \text{ K})$  versus T at 3 T for these crystals.



Fig. 2  $H_{\rm irr}$  for the undoped, Sr-doped and Co-doped Y123 single crystals and Gd123 single crystal plotted against the normalized temperature  $t (=T/T_{\rm c})$ . The inset shows the zoom near  $T_{\rm c}$ .

アの弱いオーバードープ状態に調節されていること がわかり、*J*<sub>c</sub>-*H*特性からはこれらの試料で酸素欠損 量が十分減らされていることを確認した。

これらの試料について、各測定温度での3Tにお ける $F_p$ を比較したところ、Sr-, Co-doped Y123単結 晶では温度の低下に伴い急激に $F_p$ が増加した一方 で、Gd123単結晶は、77K以上では高い $F_p$ を示し たにもかかわらず、温度の低下に伴う $F_p$ の増加は大 きくないことがわかった。この傾向は1T,2Tにお いても同様であった。また、Fig. 1の inset は77K で規格化した $F_p$ の温度依存性を示しているが、40K において Gd123単結晶の $F_p$ は77K での値の10倍 しか増加しないのに対し、Sr-doped Y123単結晶の  $F_p$ は約50倍にも増加することがわかった。

そこでこれらの試料について、要素ピニング力の 強さを反映する不可逆磁場(Him)の温度依存性を調べ た。 $J_c = 100 \text{ Acm}^{-2} を閾値として決定した H_{irr} を規格$ 化温度 t (=T/T<sub>c</sub>)に対してプロットしたところ、T<sub>c</sub>近 傍では大きな差はないが、約10K温度が低下すると Co-doped Y123 単結晶において H<sub>irr</sub> が Gd123 単結晶 より高くなっていることがわかった。さらに、60K 程度まで冷却すると undoped, Co-doped Y123 単結晶 は 20 T を大きく上回る Hirr を示すことが明らかに なった。一方、低温における Sr-doped Y123 単結晶 および Gd123 単結晶の H<sub>irr</sub>を、0.85 < t < 1 における Hirrから外挿により見積もると、Y123 単結晶と Gd123 単結晶の H<sub>irr</sub> 曲線の間には歴然とした差が生 じることが推測された。このことは、液体窒素温度 以下、冷凍機冷却で容易に到達可能な温度において、 本質的に RE/Ba 置換の起こりにくい Y123 の臨界電 流特性が、他のRE123に比べはるかに優れることを 示唆している。



Fig. 3 Elementary pinning force arising from the condensation energy interaction. (a) Disk-shaped normal conducting pinning site with diameter D[nm] ( $D >> 2\xi_{ab}$ ) and height d = 1 [nm]. (b) Small normal conducting sphere with diameter  $D[nm](D \le 2\xi_{ab})$ .



Fig. 4 *t* dependence of the normalized elementary pinning force,  $f_p(t) / f_p(0)$ , calculated from the condensation energy interaction for disk-shaped pin ( $D >> \xi_{ab}$ , d = 1 nm) and the spherical pin (D = 1 nm).

これについて、磁束クリープの影響が無視でき、 各々のfnが同じ方法で加算されるとすれば、Fnを決 める要素は要素ピニング力、ピニング効率、ピン密 度である。これらのうち、磁束状態が変化しないと きピニング効率とピン密度は温度に依存しないと考 えられる。従って上記 Fig. 1, Fig. 2の結果は、Gd/Ba 置換領域とSr, Co置換領域による各々の要素ピニン グカの温度依存性が、本質的に異なっていることを 示唆している。そこで凝縮エネルギー相互作用に基 づき、Fig. 3 のように Gd/Ba 置換領域を直径 D、高 さ d のディスク状常伝導ピン、また Sr, Co 置換領域 に対しては直径Dの球状常伝導ピンを仮定してそれ ぞれの要素ピニング力を求めた。Fig. 3 (b)において、 磁束の中心がピニングセンターの中心にあるときに 最も安定であると考えられるので、それぞれの要素 ピニング力は次のように表すことができる。

$$f_{\rm p,disk}(D \gg \xi_{ab}) \approx \frac{B_{\rm c}^2(t)}{2\mu_0} \cdot \frac{\pi \xi_{ab}(t)d}{2} \tag{1}$$

$$f_{\text{p,sphere}}\left(D \ll \xi_{ab}\right) \approx \frac{B_{\text{c}}^{2}(t)}{2\mu_{0}} \cdot \frac{\pi D^{3}}{6\xi_{ab}(t)}$$
(2)

但し、式(1)でd = 1 nm とし、また $\xi_{ab}$ (0) = 2 nm,  $\lambda_{ab}$ (0) = 140 nm として GL 理論より  $B_c$ (0) ~ 0.8 T とする。 これらを用いて規格化温度に対し Fig. 4 にプロット したところ、 $\xi_{ab}$ が温度の低下とともに短くなること を反映して、ピンの大きさが  $2\xi_{ab}$ より小さい場合に 温度の低下に伴う  $f_p$ の増加が急峻であることがわ かった。これは Fig. 1, Fig. 2 に示した  $F_p$ や  $H_{irr}$ の温 度依存性と定性的に一致するものである。

ナノサイズのピンの f<sub>p</sub>について、その温度依存性 はこれまであまり重視されてこなかった。しかしな がら以上の結果は、これらが RE123 のピニング特性 に対し幅広い磁場領域で大きな影響を与えているこ とを強く示唆する結果であり、RE123 において F<sub>p</sub> の温度依存性が結晶中の格子欠陥によるピニング特 性を反映しているといえる。

#### 4. まとめ

これまでの RE123 材料開発においては *T*。に近い 液体窒素温度以上での臨界電流特性の評価に主眼が おかれてきた。しかしながら、今回高磁場中におけ る磁化測定を行ったことにより、液体窒素温度(77 K)で特性に優れる軽中希土類 123 では希土類元素の Ba サイトへの置換が低温でのピニング力の上昇に は寄与せず、この置換が起こりにくい Y123 が低温 応用に本質的に適している母材であるという新しい 方針を打ち出すことができた。今後は、引き続き高 磁場中における磁化測定を行うことにより、上記の 傾向をより明確にするとともに、ナノサイズのピニ ングセンターのサイズ効果として、それらが RE123 の磁束状態に与える変化の詳細を調べる計画である。

#### 参考文献

- J. Shimoyama, Y. Tazaki, Y. Ishii, T. Nakashima, S. Horii and K. Kishio, J. Phys.; Conference Series 43 (2006) 235.
- [2] Y. Ishii, J. Shimoyama, Y. Tazaki, T. Nakashima, S. Horii, K. Kishio, *Appl. Phys. Lett.* 89 (2006) 202514.
- [3] 下山ほか、第56回春季応用物理学関連連合講演会 (2009).
- [4] T. Egi, J. G. Wen, K. Kuroda, H. Unoki and N. Koshizuka, *Appl. Phys. Lett.* 67, 2406 (1995).
- [5] Y. Ishii, T. Nakashima, J. Shimoyama, H. Ogino, S. Horii, and K. Kishio, *Journal of Physics; Conference Series* 97 (2008) 012234.